



journal6 » 2006, Vol. 26 » Issue (1): 29-31,35

论文

[本期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)

[« 前一篇](#) | [后一篇 »](#)

原子氧对Kapton/Al薄膜性能影响研究

初文毅^{1,2}, 杨士勤¹, 何世禹¹, 李丹明³

1. 哈尔滨工业大学空间材料与环境工程实验室, 哈尔滨, 150001;
2. 黑龙江大学化学化工与材料学院, 哈尔滨, 150080;
3. 真空低温技术与物理国防科技重点实验室, 兰州, 730000

Effect of the Atomic Oxygen of Space Environment on Properties of Kapton/Al Film

CHU Wen-yi^{1,2}, YANG Shi-qin¹, HE Shi-yu¹, LI Dan-ming³

1. Space Materials and Environment Engineering Laboratory, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, China;
2. School of Chemistry and Material Science, Heilongjiang University, Harbin 150080, China;
3. National Key Lab. Of Vacuum & Cryogenics Technology and Physics, Lanzhou 730000, China

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献](#)

[相关文章 \(14\)](#)

中国航空学会 主办

中航工业北京航空材料研究院 承办

版权所有 © 《航空材料学报》编辑部 总访问数:

地址: 北京81信箱62分箱 邮政编码: 100095

电话: 010-62496277 传真: 010-62456212 E-mail: hkclxb@biam.ac.cn

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持: support@magtech.com.cn